

можно пренебречь массами частиц по сравнению с характерными масштабами внеш. импульсов, входящих в задачу. В такой области будет осуществляться приближённая масштабная инвариантность. Так, амплитуды  $M$  в КХД, определённые на масштабах  $\chi_0^2$ , преобразуются при изменении масштаба  $\chi_0^2 \rightarrow \chi^2$  в соответствии с требованиями ренормализац. группы:

$$M(\chi^2) = M(\chi_0^2) \exp \int_{\chi_0^2}^{\chi^2} \tilde{\gamma}(\chi'^2) \frac{d\chi'^2}{\chi'^2}. \quad (2)$$

Зависимость  $\tilde{\gamma}$  от  $\chi^2$  определяется инвариантным рядом теории, и если он меняется медленно, то  $\tilde{\gamma}$  тоже меняется медленно. В частности, при постоянном  $\tilde{\gamma}$  ф-ла (2) переходит в ф-лу (1). Поэтому в обобщённом смысле  $\tilde{\gamma}$  может быть названа А. р. Так же, как в ф-ле (1), эта величина выражается через А. р. всех операторов, входящих в амплитуду  $M$ .

В КХД принято и несколько иное определение А. р. Поскольку  $\tilde{\gamma}$  обращается в нуль при отсутствии взаимодействия, то удобно определить

$$\gamma = \lim_{\alpha_s \rightarrow 0} \frac{\tilde{\gamma}(\alpha_s)}{\alpha_s} 4\pi, \quad (3)$$

где  $\alpha_s(\chi^2)$  — эффективный заряд КХД, а величина  $\gamma$  в первом приближении уже не зависит от импульсов. Выражение (2) при этом приобретает вид

$$M(\chi^2) = M(\chi_0^2) \left( \frac{\alpha_s(\chi_0^2)}{\alpha_s(\chi^2)} \right)^{\gamma/b}, \quad (4)$$

где  $b = 11 - \frac{2}{3}N_f$ , а  $N_f$  — число типов (ароматов) кварков.

А. р. может проявиться при изучении ф-ций Грина квантовой теории поля в глубоко евклидовой области, т. е. при больших пространственноподобных импульсах. Примером физ. процесса, при котором наблюдалась приближённая масштабная инвариантность, может служить *глубоко неупругий процесс* рассеяния электрона на протоне. В этом случае моменты *структурной функции* протона изменяются в зависимости от квадрата переданного 4-импульса согласно ф-ле (4).

Существует, однако, ряд величин, к-рые не могут приобретать А. р. Таковы все сохраняющиеся величины и их локальные токи, дивергенция к-рых равна нулю (напр., 4-вектор эл.-магн. тока или тензор энергии-импульса).

Понятие А. р. широко используется также в статистич. физике (в теории конденсиров. сред) для описания поведения характеристик системы (плотности, теплоёмкости, магн. восприимчивости и др.) вблизи темп-ры фазового перехода  $T = T_c$ , когда длина корреляций  $\xi \sim (T - T_c)^{-\nu}$  становится значительно больше атомных размеров и является единств. существ. параметром длины. Изучение А. р. разл. характеристик позволяет судить о степени их зависимости от  $(T - T_c)$ , т. е. о критич. индексах.

Лит.: Синай Я. Г., Теория фазовых переходов, М., 1980; Ма Ш., Современная теория критических явлений, пер. с англ., М., 1980; Андреев И. В., Хромодинамика и жесткие процессы при высоких энергиях, М., 1984; Wilson K., Non-Lagrangian models of current algebra, «Phys. Rev.», 1969, v. 179, p. 1499; Индурайн Ф., Квантовая хромодинамика, пер. с англ., М., 1988. А. В. Ефремов.

**АНОМАЛЬНОГО ПРОПУСКАНИЯ ЭФФЕКТ** — резкое уменьшение поглощения части потока излучения в толстом идеальном кристалле при лауэвском пропускании. А. п. э. впервые наблюдался Х. Борманом в 1941 для рентг. лучей (эффект Бормана), позднее исследован для нейтронов, электронов и  $\gamma$ -лучей. Интерпретация А. п. э. предложена М. фон Лауэ (M. von Laue) в 1949.

Обычно интенсивность рентг. лучей при распространении в кристалле экспоненциально уменьшается с глубиной  $z$  проникновения излучения в кристалл:

$$G(z) = G_0 \exp[-\mu_0(\omega)z], \quad (1)$$

где  $G_0$  — интенсивность первичного поля;  $z$  — координата вдоль направления распространения;  $\mu_0(\omega) = \frac{\omega}{c} |\gamma_i^0(\omega)|$  — линейный коэфф. фотоэлектрич. поглощения среды;  $\omega$  — частота излучения;  $\gamma_i^0(\omega)$  — мнимая часть нулевой фурье-компоненты рентгеновской поляризуемости.

Зависимость (1) предполагает пространственную однородность поля излучения в кристалле или нерегулярное строение (искажение) кристалла и правильно описывает ослабление интенсивности излучения при его распространении в кристалле в произвольном (не дифракционном) направлении. Она также верна и при к и н е м а т и ч. дифракции рентгеновских лучей в тонком (по сравнению с длиной первичной экстинкции) кристалле. Если толщина кристалла  $d \gg \mu_0^{-1}$ , то, согласно (1), излучение полностью поглощается в нём.

При д и н а м и ч. дифракции в условиях лауэвского пропускания значит. часть интенсивности поля проходит через толстые ( $d \gg \mu_0^{-1}$ ) кристаллы, практически не ослабляясь. Это явление и наз. А. п. э. При динамич. дифракции в кристалле устанавливается пространственно-неоднородная структура поля с масштабом неоднородности порядка размеров *элементарной ячейки* кристалла. Для правильного описания ослабления интенсивности такого поля показатель экспоненты в (1) должен учитывать не только величину фотоэлектрического поглощения, но и пространственную структуру поля.

Наиб. благоприятным для наблюдения А. п. э. случаем является с и м с т р и ч н о е лауэвское пропускание  $s$ -поляризов. излучения при точном выполнении *Брэгга-Вульфа условия*. При этом отражающие атомные плоскости перпендикулярны входной поверхности кристаллич. пластины, а вектор дифракции  $g$  параллелен ей.

Рассмотрим А. п. э. для случая, когда имеется лишь 2 луча — один проходящий и один дифракционный (см. рис. 1 к ст. *Дисперсионная поверхность*). Согласно динамич. теории дифракции, поле в кристалле в этом случае для каждой из двух ( $s$  и  $p$ ) поляризацй (см. *Поляризация света*) состоит из четырёх волн, попарно принадлежащих разным листам дисперсионной поверхности, описывающей зависимость волнового вектора от частоты излучения. Если кристаллографич. плоскости centrosymmetricного кристалла при точном выполнении Брэгга — Вульфа условия перпендикулярны поверхности кристалла, то суммарная индукция электрич. поля эл.-магн. волны для каждого листа дисперсионной поверхности будет равна

$$D_{s,p}^{(1,2)} \sim \begin{cases} \cos(gx/2) \\ i \sin(gx/2) \end{cases} e^{i\{[k_0 + \Delta k_{s,p}]r - \mu_{s,p}^{(1,2)} d / (2 \cos \vartheta)\}}, \quad (1)$$

где  $\vartheta$  — угол Брэгга,  $g$  — вектор обратной кристаллической решётки,  $k_0$  — волновой вектор первичной волны,

$|\Delta k_{s,p}| = \frac{\omega}{c} \frac{\chi_r^{(0)} + C_s}{2 \cos \vartheta} - \chi_r^{(g)}$  — добавка к  $z$ -компоненте вектора  $k_0$  за счёт преломления,  $\chi_{r,i}^{(0,g)}$  — действительная ( $r$ ) и мнимая ( $i$ ) части фурье-компонент рентг. поляризуемости,  $C_s = 1$ ,  $C_p = 2 \cos \vartheta$ ; линейные коэфф.

фициенты поглощения  $\mu_{s,p}^{(1,2)} = \mu_0 (1 \pm C_{s,p} \chi_i^{(g)} / \chi_i^{(0)})$ , где  $\mu_0 = \frac{1}{2} \frac{\omega}{c} \chi_i^{(0)}$ . Члены  $\sim \chi_{r,i}^{(g)}$  в выражении для  $\Delta k_{s,p}$  и  $\mu_{s,p}^{(1,2)}$  описывают влияние интерференции на преломление и поглощение излучения при дифракции. Для  $s$ -поляризации из-за слабой зависимости  $\chi_i^{(g)} \propto \sin \vartheta / \lambda$  отношение  $\chi_i^{(g)} / \chi_i^{(0)} \approx 1$ , так что  $\mu_s^{(1)} \approx 2\mu_0$ , а  $\mu_s^{(2)} \ll \mu_0$ . Следовательно, излучение с  $D_s^{(1)}$  поглощается сильнее, а с  $D_s^{(2)}$  — слабее, чем в произвольном направлении. Поэтому через кристалл